技術資料

Technical Data

粗大 Nb(C,N) 粒径分布の予測技術開発

神谷尚秀*1, 大橋亮介*2, 山﨑歩見*2

Development of Prediction Method for Large Nb(C,N) Size Distribution

Naohide KAMIYA, Ryosuke OHASHI and Ayumi YAMAZAKI

Synopsis

Using precipitation and growth simulations of Nb(C,N), the effect of Nb(C,N) present before hot forging on particle size distribution and volume of Nb(C,N) during hot forging, and on pinning energy to suppress abnormal grain growth, was estimated. Experimental measurements of average Nb(C,N) particle diameter and volume during hot forging were conducted for specimens with dissolved Nb(C,N) and residual Nb(C,N), providing parameters for the simulations. It was confirmed by the simulation that coarse Nb(C,N) present before hot forging continues to grow during hot forging similarly to fine Nb(C,N) that precipitates during the process. On the other hand, the volume increase is larger for coarse Nb(C,N) than for fine Nb(C,N). As a result, the pinning force is reduced more than estimated based on the volume of coarse Nb(C,N) before hot forging. Pinning energy by coarse Nb(C,N), which was 46 % of total Nb(C,N), was estimated to account for only 16 % of the total pinning energy.



近年,世界的な CO₂ 削減への取り組みが進み,自動 車業界などでは,歯車材料の浸炭温度高温化による時間 短縮のニーズは高まると考えられる.例えば,浸炭温度 を従来から 1323 K にすることで,浸炭時間を 1/4 程度 に短縮することが可能である¹⁾.しかし,浸炭処理の高 温化とともに浸炭処理時に異常粒成長が発生しやすくな る.異常粒成長が発生すると熱処理歪みの増大や疲労強 度の低下など,実用上のさまざまな問題が起こることが 知られている²⁾.この異常粒成長の抑制については,ピ ン止め粒子の量が多く,またその粒径が小さいことが有 効であると知られている³⁾.

ピン止め粒子として, Nb, Al, Ti などの炭窒化物を形成 する元素を多く添加し, 微細粒子を分散させることによ り異常粒成長を抑制するとの報告が数多くある^{4)~10)}. ピ ン止め粒子の中で Nb(C,N) 粒子, AlN 粒子および TiC 粒 子については Nb, Al および Ti の添加量を増やし,浸炭時における粒子の体積を増大させる程,異常粒成長が抑制されることが報告されている^{4)~6)}. さらに,これらの粒子を浸炭前に適度な粒径に調整しておくことで,より効果的に異常粒成長が抑制されることが報告されている^{7)~10}.

一方, AIN においては, 焼なまし後の AIN 量から熱間圧延後の AIN 量を差し引いたものを有効 AIN 量と定義し, この有効 AIN 量と異常粒成長の発生に明確な関係性が見出されている. そして, 焼なまし後の冷間圧延率および浸炭温度ごとに, ある閾値以上でないと異常粒成長が確認され, 圧延時に存在する AIN 量を少なくすることが異常粒成長の抑制に効果的であると報告されている¹⁰⁾.しかし, 圧延時に存在する AIN の形態について言及がなく, また定義では圧延時に存在する AIN の 異常粒成長への寄与は無視しているが, この点についても言及はない.

2024年 10月 21日 受付

^{*1} 大同特殊鋼㈱技術開発研究所, 工博(Dr. Eng., Corporate Research & Development Center, Daido Steel Co., Ltd.)

^{* 2} 大同特殊鋼㈱技術開発研究所(Corporate Research & Development Center, Daido Steel Co., Ltd.)

このように途中の工程で残存するピン止め粒子が,異 常粒成長に影響をおよぼすが,その形態の変化,および 異常粒成長への影響について解析している報告はない. これは異常粒成長の抑制には,ピン止め粒子の体積およ び粒径の両方を評価する必要があるが,途中工程でのピ ン止め粒子のその後の工程における形態変化を,個別に 評価することが困難であるためと考えられる.すなわ ち,工程の途中で残存するピン止め粒子の粒径分布と, その工程後,新たに析出するピン止め粒子の粒径分布を 分離して,体積および平均粒径を高い精度で評価できて いないためと考えられる.

近年,計算工学が発達してきている.析出から成長, 粗大化までの形態変化についても,熱力学平衡計算ソフ トウェア Thermo-Calc のモジュールの1つである,TC-PRISMA によりシミュレーションが可能になっている. ピン止め粒子に関しても,熱履歴を付与した時の析出, 成長挙動をシミュレーションできると期待される.

そこで本研究では、高い異常粒成長抑制能を持つ Nb を添加した肌焼鋼の、熱間鍛造を模擬した工程におい て、熱間鍛造により析出する Nb(C,N) 粒子および熱間 鍛造前から存在する Nb(C,N) 粒子について、実験的に 全体の体積および各粒子の平均粒径を評価し、その結 果を基にシミュレーションソフト TC-PRISMA を活用し た、粗大 Nb(C,N) 粒子の熱処理過程における形態変化 のシミュレーションを実施し、Nb(C,N) 粒子の粒径分布 による、異常粒成長を抑制するピン止めエネルギーを評 価することを目的とする.

2. 実験方法

2. 1 供試材

本研究では Table 1 に示す JIS-SCr420 を基本成分に Nb 量を 0.034 mass% および 0.069 mass% 添加した 2 種 類の鋼(以下, 34Nb および69Nb という)を用いた. これら の鋼について, Thermo-Calc にて Thermo-Calc Software 社 TCFE ver.9 のデータベースを用いて計算した結果, Fig. 1 に示すとおり Nb(C,N) が固溶する平衡温度は 34Nb が 1497 K, 69Nb は 1568 K であった. そこでまずは Nb(C,N) が完全に固溶することを狙った条件にて供試 材を製造した. すなわち, 供試材は電気炉にて溶製し, 1593 K にて加熱後に熱間鍛造により φ40 mm の丸棒とし た後, 一度十分に Nb(C,N) を固溶させるために 1593 K で 3.6 ks の加熱後に水冷する固溶化熱処理を施した.

Table 1. Chemical composition (mass%).

Steel	С	Si	Mn	Cr	Nb	N	AI	Fe
34Nb	0.20	0.18	0.85	1.19	0.034	0.019	0.032	Bal.
69Nb	0.20	0.18	0.84	1.19	0.069	0.020	0.033	Bal.



Fig. 1. Equilibrium amount of Nb(C,N).

2. 2 試験方法

34Nb では Nb(C,N) が固溶し, 69Nb では Nb(C,N) が残 存することを狙い 1513 K で 2.4 ks の加熱後に大気中に 放冷する熱処理(以下, 前熱処理という)を施した.

熱間鍛造模擬の条件を Fig. 2 に示す. はじめに熱間 鍛造前加熱として 10 K/s で加熱, 1373 K で 1.8 ks の保 持をした.次に熱間で変形させるために、10 K/s で冷却 して 1173 K の温度にしてから, 歪み速度 1 s⁻¹ の条件の もと圧下率 70%の圧縮を実施した. 圧縮後, 34Nb は 0.2 K/s で 673 K まで冷却後に急冷した. 69Nb は圧縮後. 冷却速度が遅いときの Nb(C,N) の成長挙動をシミュレー ションするため、0.2 K/s の冷却途中に 923 K で 1.8 ks の 等温保持を挟み、再度 0.2 K/s で 673 K まで冷却後に急 冷した.この熱履歴のうち Fig. 2 に示す,熱間鍛造前, 熱間鍛造の昇温直後,加熱保持完了,熱間変形完了直後 の各熱履歴の途中、および熱間鍛造後の放冷の後(以 下, それぞれ A, B, C, D, Eとする)の, Nb(C,N)の 形態を調査するため、A~Eに該当する熱履歴になった ときに、He ガスにより急冷し、これらの Nb(C,N) の体 積および平均粒径を調査した.

なお, Fig. 3 に示すとおり熱間鍛造を模擬した工程の 後の 34Nb および 69Nb は,同じフェライトとパーライ トからなる組織であった. Nb(C,N) については冷却時に 相界面析出する報告¹¹⁾ もある.マルテンサイト変態お よびベイナイト変態が存在し,その組織の面積割合が水 準ごとに異なると,Nb(C,N)の析出挙動に差異が生じる 可能性があるが,本研究においては同じフェライトと パーライトからなる組織であるため,組織の違いによる Nb(C,N)の析出挙動への影響は少ないものと考えられる.



Fig. 2. Heat treatment and hot-forging conditions.



Fig. 3. Optical micrographs before hot forging of 34Nb and 69Nb specimens.

2. 3 Nb(C,N)の体積および粒径の評価方法

各熱履歴における Nb(C,N)の体積を評価するため,中 心から 1.5 mm 厚の試料 0.5 gの試料を切り出し,10 % 硫酸中で母材を溶解することで,Nb 析出物を抽出した 後,溶液を 0.2 µm 径のフィルタを用いて吸引濾過した 残渣の ICP-AES (誘導結合プラズマ発光分析)による Nb 分析(以下,抽出分析という)を実施し,母材中の 析出物の Nb 重量を測定した.さらに Nb(C,N) は Nb と C の比が 1:1 で,N などの他の元素が固溶していない 化学量論組成として Nb(C,N)の重量を算出後,母材は 純鉄の密度 7.87 g/cm³, Nb(C,N)の密度は 7.86 g/cm³ と して体積に換算した.

Nb(C,N)の粒径を評価するため、レプリカ法により Nb(C,N)を母相の鋼から剥離させ、抽出した膜の透過電 子顕微鏡 (TEM) 観察を実施した. さらに, 観察視野 30000 倍の倍率にて 30 枚以上の画像を取得し、当社で 作成した機械学習による画像解析プログラムにより、各 Nb(C,N) 粒子の面積を測定し、等面積の円に換算した直 径(以下, 粒径という)を算出した. 本研究で 34Nb に ついて.3 nm から 50 nm 程度の細かな Nb(C.N)(以下. 微細 Nb(C,N) という) 粒子が数多く観察された.また, 100 nm を超える顕著に大きな Nb(C,N)(以下, 粗大 Nb(C.N)という) 粒子もわずかに確認された. この粗大 Nb(C,N) 粒子は微細 Nb(C,N) の粒径分布から外れており 数も少ないため、通常の Nb(C,N) 粒子の析出挙動とは 異なるものと考えられる.一方, 69Nb ではいずれの試 料でも 100 nm 以上の粗大 Nb(C,N) 粒子が、十分に多く 観察された. 69Nbの組成における Nb(C.N)の固溶温度 より前熱処理の温度は低く、Nb(C.N) 粒子が完全に固溶 せずに残存,成長した,狙いどおりの粗大 Nb(C,N) 粒 子が確認されたと考えられる. 69Nb について TEM 画 像にて粒径分布を確認したところ, 50 nm 程度に粒径分 布の谷が確認された. そこで、この粒径分布の谷を微細 Nb(C,N) と粗大 Nb(C,N) の粒径分布の境界と定義し、粗 大 Nb(C,N) から分離した微細 Nb(C,N) のみの平均粒径 を測定した. また 69Nb で観察された粗大 Nb(C,N) につ いては、10000 倍の倍率にて 15 枚以上の画像を取得し、 画像解析プログラムにより同様に粒径を算出し、 微細 Nb(C,N)との間に粒径分布の谷が確認されるところを下 限とし、複数個のNb(C,N)が検出される範囲内で粗大 Nb(C,N)の平均粒径を測定した.

4 シミュレーション条件および シミュレーション結果の解析方法

実験により評価した Nb(C,N)の体積および Nb(C,N) の平均粒径を再現するため、Thermo-calc のモジュール TC-PRISMA にて、以下のパラメータを調整してシミュ レーションした. Nb(C,N)の析出箇所は粒内のみとし た.界面エネルギーは母相との整合性により異なるこ とを考慮し、Nb(C,N)粒子の粒径が細かいときのγFe/ Nb(C,N)の界面エネルギーを一般的な整合界面の界面エ ネルギー程度に低く、Nb(C,N)粒子の粒径が大きなとき のγFe/Nb(C,N)の界面エネルギーを非整合界面の界面エ ネルギー程度に高くし、その間を誤差関数でつないだ. さらに TC-PRISMA で設定可能な補正パラメータで、実 験結果を再現するように調整した.シミュレーションは 前熱処理および熱間鍛造模擬の熱履歴の範囲で実施し, γFe 相中の Nb(C,N) の析出,成長,固溶挙動をシミュレー ションした.

シミュレーション結果について,以下の解析を実施した.平均粒径は,まずTC-PRISMAのソフトの機能を利用し,複数の粒径分布を分けて出力した.さらに実験と同じく熱間鍛造の熱履歴のB~Eにおける,粒径分布を出力し,粒径分布のピークの間の谷の最小値で分離し, ピークが2nm程度の極めて微細なNb(C,N)(以下,極微細Nb(C,N)という),30nm程度の微細Nb(C,N),100nm以上の粗大Nb(C,N)の各粒径分布での,体積,平均粒径,および後述するピン止めエネルギーを算出した.

3. 結果および考察

3. 1 実験結果

Fig. 4 および Fig. 5 の (A) ~ (E) に,34Nb および 69Nbの Fig. 2 の図中 A ~ E より急冷した各試料におけ る,代表的な Nb(C,N) 粒子の30000 倍の TEM 画像を示 す.TEM 画像で B ~ E には黒い粒子が確認される.こ の黒い粒子にビームを絞り EDS (エネルギー分散型 X 線分光法)分析したところ Nb が検出された.過去の報 告¹²⁾でも同様にレプリカ法により観察した TEM 像に て,同様の形態の Nb(C,N) 粒子を観察している点から も,本観察物は Nb(C,N) 粒子と考えられる.以降,こ の黒い粒子を Nb(C,N) 粒子として,BからC,D,Eと 熱間鍛造の熱履歴が進むときの形態の変化を確認する.

34Nb および 69Nb のいずれも, B では 6 ~ 7 nm 程度 の微細 Nb(C,N) 粒子が確認される. C および D では B より大きな Nb(C,N) 粒子が観察される. E では C およ び D と同等程度の大きさの Nb(C,N) 粒子の他, B ~ D で観察されたものよりも細かな Nb(C,N) 粒子も観察さ れる. このように, 34Nb および 69Nb のいずれも, 熱 間鍛造前の A ではこの倍率で Nb(C,N) 粒子がほとんど 観察されないが, 熱間鍛造の工程で Nb(C,N) 粒子が徐々 に成長していることが確認される. また熱間鍛造後の E では, 5 nm 程度の Nb(C,N) 粒子が析出していることが 分かる.

69Nb では 100 nm を超える粗大 Nb(C,N) 粒子も確認 される. Fig. 6 に 69Nb のレプリカ膜を 10000 倍の低倍 で観察した TEM 画像を示す. A ~ E のいずれも Fig. 5 で観察されるものより大きな Nb(C,N) 粒子が確認され る. この粗大 Nb(C,N) 粒子は A の時点で確認されるこ とから, 熱間鍛造前から存在し, 熱間鍛造工程でも固溶



Fig. 4. TEM images (A) before hot forging, (B) heating to 1373 K, (C) holding at 1373 K for 1.8 ks, (D) after deformation and (E) after cooling of 34Nb specimens.

せずに残り続けたと考えられる. Fig. 1 に示す Thermo-Calc による平衡計算でも 69Nb における Nb(C,N) の固溶 温度は前熱処理の 1513 K より高いため, 狙いどおり熱 間鍛造前に Nb(C,N) 粒子が残存したと考えられる.

Fig. 7 に (1)34Nb および (2)69Nb の熱間鍛造前から熱間鍛造途中,熱間鍛造後における,抽出分析から算出された Nb(C,N)の体積を棒グラフで,TEM 画像を解析して測定された微細 Nb(C,N)粒子の平均粒径を丸のプロットで示す.69Nb に関しては,先述のとおり100 nm を超える粗大 Nb(C,N)粒子が十分に確認されたため,その平均粒径も Fig. 7(2)に併記している.34Nb では,熱間鍛造前には Nb(C,N) 粒子はほとんど確認されない.一方,69Nb では,熱間鍛造前から 0.032 vol% の Nb(C,N) が検出され,また Fig. 6(A) に示すとおり,TEM 観察で大きな Nb(C,N)粒子が確認される.熱間鍛造の熱履歴が進むにつれ,34Nb および 69Nb のいずれも同様に Nb(C,N)の体積が増加し,平均粒径も増加する傾向にある.



Fig. 5. TEM images (A) before hot forging, (B) heating to 1373 K, (C) holding at 1373 K for 1.8 ks, (D) after deformation and (E) after cooling of 69Nb specimens.

熱履歴での変化を詳細に確認すると、Bと比較して Cは、Nb(C,N)の体積に大きな差異が確認されないが、 Nb(C.N)の平均粒径は増加しており、1373 K で保持す ることにより Nb(C,N) 粒子が成長していると考えられ る. 一方, Cと比較してDはNb(C,N)の体積が増加し ているのに対し, Nb(C,N)の平均粒径に大きな差異は確 認されない、これは一見矛盾する結果と考えられる、す なわち Nb(C,N) 粒子が成長したことにより、体積が増 加するのであれば、各 Nb(C,N) 粒子の粒径が大きくな ると考えられる. これについては、レプリカ膜の TEM 観察では平均粒径の精度が不十分である可能性、または TEM 画像の解析で検出されていない3 nm 以下の極めて 微小な Nb(C,N) 粒子が存在している可能性が考えられ る、しかし、その検証は困難であるため、平均粒径につ いてはこれ以上は考察しないこととする. Dと比較して Eで Nb(C,N) の平均粒径が低い理由は, 5 nm 程度のよ り細かな Nb(C.N) 粒子が TEM 画像で多く観察されてお り、この細かな Nb(C,N) 粒子が平均粒径を低下させた ためと考えられる.



Fig. 6. Low magnification TEM images (A) before hot forging, (B) heating to 1373 K, (C) holding at 1373 K for 1.8 ks, (D) after deformation and (E) after cooling of 69Nb specimens.



Fig. 7. Experimentally evaluated volume and average diameter of Nb(C,N) among hot forging (1) 34Nb and (2) 69Nb specimens.

3. 2 シミュレーション結果

前節にて、熱間鍛造模擬における熱履歴の途中の Nb(C,N)の体積および平均粒径の傾向は確認できた. そ こで実験結果を基に,Nb(C,N)の析出,成長,固溶挙 動について TC-PRISMA を利用し,シミュレーション を実施した. Fig. 8 に 34Nb, Fig. 9 に 69Nb の, それぞ れの実験の熱履歴における、経過時間とNb(C,N)の体 積(Fig. 8(1), Fig. 9(1)),および計算ソフトの機能で粒 径分布を分離したときの、各粒径分布における Nb(C,N) 平均粒径(Fig. 8(2), Fig. 9(2))のシミュレーション結果 を示す. 図中の破線は温度履歴を, 図中のプロットは A ~ E それぞれの過程での実験結果を示している. Fig. 8 の 34Nb では前熱処理に該当する, 1513 K の加熱により Nb(C,N) は消失し、冷却中に再度 Nb(C,N) が析出してい る.熱間鍛造中には、温度が高いとNb(C,N)の体積は 減少している. Nb(C,N)の平均粒径については、Bから Dまではおおむね増加し続けている. この傾向は Fig. 7 (1)に示すとおり実験でも確認されている.

Fig. 9 の 69Nb に関しては、1513 K に加熱されても、 粗大 Nb(C,N) が残存する点は 34Nb と異なるが、熱間鍛 造中には、温度が高いと Nb(C,N) の体積が減少するのは 同様である. Nb(C,N) の平均粒径は、粗大側の Nb(C,N) の平均粒径が鍛造加熱中も増加し続ける、一方、微細側 の Nb(C,N) は鍛造加熱の途中までは平均粒径が増加し、





Fig. 8. Calculated (1) volume and (2) average diameter of Nb(C,N) among pre-heating and hot forging 34Nb.

その後は平均粒径が減少に転じる.このように本シミュ レーションは、Nb(C,N)の体積およびNb(C,N)の平均粒 径の傾向について、実験結果を再現できていると考えら れる.

そこで、熱間鍛造過程における、Nb(C.N)の粒径分 布の変化を確認するため, Fig. 10の(1)34Nb および(2) (3)69Nb に, B, C, D における, 横軸を Nb(C,N)の粒 径、縦軸をその粒径での Nb(C.N)の数密度の対数で表 示した, 粒径分布のシミュレーション結果を示す. なお (3) は 69Nb の粒径分布の内, Nb(C,N) 粒径が 0 nm ~ 40 nm 範囲を拡大した図である. 34Nb および 69Nb の いずれも B から C に熱履歴が進むと, Nb(C,N) の粒径分 布は粗大側に移動するが、Nb(C,N)の数密度は減少して いる. このため B と比較して C は. Nb(C.N)の体積はほ ぼ変わらない結果になったと考えられ、シミュレーショ ンは実験結果を再現できていると考えられる.熱履歴 が C から D に進んでも微細 Nb(C,N) および粗大 Nb(C,N) の粒径分布はほとんど変化しないが、Dでは2nm程度 の極微細 Nb(C.N)の粒径分布が出現する. このためシ ミュレーションにおいては、Cと比較してDでNb(C.N) の体積は増加する結果になったと考えられる.しかし、 TEM 観察からは、D において、この極微細 Nb(C,N)の 粒径分布に対応する Nb(C,N) 粒子は確認されていない.



Fig. 9. Calculated (1) volume and (2) average diameter of Nb(C,N) among pre-heating and hot forging 69Nb.





この極微細 Nb(C,N) について, 粒径分布から詳細に 実験結果とシミュレーション結果を比較するため, 実 際に TEM 観察で, 5 nm 程度の細かな Nb(C,N) 粒子 が確認されている, Eにおける Nb(C,N) の粒径分布に ついて比較する. Fig. 11(1) に 69Nb の D および E に おいて, 横軸を Nb(C,N) の粒径, 縦軸をその粒径で の Nb(C,N) の数密度の対数で表示した, 粒径分布のシ ミュレーション結果を示す. Fig. 11(2) には (1) の内, Nb(C,N) 粒径が 0 nm ~ 20 nm の範囲を拡大した粒径分 布を示す. また Fig. 11(3) には, 69Nb における D およ び E の TEM 画像を解析して得られた, 横軸を Nb(C,N) の粒径, 縦軸をその粒径での Nb(C,N) 粒子の頻度とし た, 粒径分布を示す.



Fig. 11. (1), (2) Calculated and (3) observed Nb(C,N) distributions of 69Nb after deformation and after cooling.

Fig. 11(1) に示すとおり,シミュレーションでは粗大 Nb(C,N) および微細 Nb(C,N) の粒径分布については,D とEでほぼ一致している.極微細 Nb(C,N) についても Fig. 11(2) に示すとおり,DからEの冷却過程でわずか に成長している程度である.

Dから Eへの冷却過程における,Nb(C,N)の成長を定 量的に示すため,粒径分布のシミュレーション結果につ いて,極微細 Nb(C,N)から微細 Nb(C,N)を分離し,極 微細 Nb(C,N)の平均粒径を算出すると,Dは平均粒径が 1.3 nm,Eが1.7 nmであり,大きな差異は確認されな い.またDの方が極微細 Nb(C,N)の数密度のピークが Eより高く,Nb(C,N)の析出がDの時点でおおむね完了 しており,DからEの冷却過程では Nb(C,N)は成長の 段階にあると考えられる. 一方,熱間鍛造模擬途中のTEM 画像について,Fig.5の Dでは、5nm 程度のNb(C,N)粒子はほとんど確認され ず,Fig.5のEでは多く確認される.さらに,Fig.11(3) に示す、実験で得られたNb(C,N)粒子の粒径分布は、シ ミュレーションにより得られた粒径分布より幅広く、粒 径が粗大側にある.これらのことから、実際の熱間鍛造 模擬ではDからEへの冷却の間に、急激にNb(C,N)が 析出、成長していると考えられる.つまり、シミュレー ションでは、冷却中における極微細 Nb(C,N)の析出が実 際より高温であったこと、また冷却中の極微細 Nb(C,N) の成長が実際より遅いことから、実験を再現できなかっ たと考えられる.

ただし、Dの抽出レプリカ膜のTEM 観察で、微細 Nb(C,N) 粒子が観察できなかった可能性は否定できな い.しかし,仮にDではシミュレーションで出現した, 2 nm 程度の Nb(C,N) 粒子が観察できていないとしたら, その平均粒径はDが3nm以下であり、一方、Eでは 実際に TEM 観察で Nb(C,N) の平均粒径は 5 nm 程度で あるため、Dと比較してEではNb(C,N)の平均粒径が 大きく増加していることになる. よって、シミュレー ションの極微細 Nb(C,N) 粒子の成長は、実際より遅い と考えられる. また D の TEM 観察では, 5 nm 程度の Nb(C,N) 粒子の数も極めて少なく、Dの時点では、ほと んど析出していないと考えられる.一方,Eでは数多く の Nb(C,N) 粒子が観察されている.よって、実際は D からEの間にNb(C,N)粒子が多く析出していると考え られる. そのため. シミュレーションにおける Nb(C.N) の析出が、D で完了しているとしたら、実際の Nb(C,N) の析出より高温であると考えられる.

粗大 Nb(C,N) に関しては、実験との比較によるシミュ レーションの再現性の評価は困難であるが、Fig. 11(1) に 示すとおり、シミュレーションによると、粗大 Nb(C,N) の数密度は微細 Nb(C,N) より数桁少ない結果である. これは実験的に微細 Nb(C,N) と同じ標本数で、粗大 Nb(C,N) の粒径分布を評価するには、Nb(C,N) の観察を 広範囲で行う必要があることを意味するが、本研究で は観察範囲が狭いため、Nb(C,N) の平均粒径の精度も低 いと考えられる. そのため、粗大 Nb(C,N) に関しては、 シミュレーションの方がその成長挙動を捉えることがで きていると考えられる.

ところで, Fig. 11(2) では 2 nm 程度の極微細 Nb(C,N) の数密度が多いため,この極微細 Nb(C,N) は異常粒成長を抑制するためのピン止め力として,多大な影響をおよ ぼすと考えられる.そこで,この極微細 Nb(C,N) が浸炭中において,安定的にピン止め力として働くかを確認 するため、69Nb を E から 1223 K で 10.8 ks の浸炭を想 定した熱履歴を経た後(以下, CQ とする)の Nb(C,N) の粒径分布を計算した. Fig. 12 に Nb(C,N)の粒径分布 を示すが、極微細 Nb(C,N)は無くなり、粗大 Nb(C,N) と熱間鍛造模擬で析出した微細 Nb(C,N)のみとなった. すなわち、極微細 Nb(C,N)はピン止め力としては大き いと考えられるが、安定性が低く、浸炭中の異常粒成長 抑制には寄与しないと考えられる.





Fig. 13 に 69Nb の A ~ E および CQ における,粗大 Nb(C,N), 微細 Nb(C,N) および極微細 Nb(C,N) の,それ ぞれの体積を示す. 微細 Nb(C,N) は B と比較して C で, その体積が増加している。つまりシミュレーションに よれば,熱履歴の初期に粗大な Nb(C,N) が存在すると, 本研究の範囲では,熱間鍛造後も体積が増え続ける.そ の結果,微細 Nb(C,N) と比較し,粗大 Nb(C,N) が占め る体積の割合は熱履歴が進むほど,増加している。この ように,熱間鍛造前に存在する粗大 Nb(C,N) の体積は, 熱間鍛造を経て増加するため、単純な熱間鍛造前の粗大 Nb(C,N) の体積以上に,実際の鍛造後の粗大 Nb(C,N) が 占める体積の割合が,大きくなる事例もありえることが 示唆される.



Fig. 13. Volume of extreme fine, fine and coarse Nb(C,N) of 69Nb specimens.

そこで、この粗大 Nb(C,N) による異常粒成長抑制への影響を、ピン止めエネルギーにより評価する. 結晶粒の粗大化を抑制するピン止めエネルギー ΔG_{pin} については、さまざまな式が提唱されている. たとえば西澤らは、Zener および Smith を基にピン止めに有効な粒子数を修正した式(1)を提唱¹³⁾している.

$$\Delta G_{pin} = \frac{3}{4} \frac{\sigma V f_V^{2/3}}{r} \tag{1}$$

ここでσは界面エネルギー, Vはピン止め粒子のモ ル容積, f_v はピン止め粒子の体積分率, rはピン止め粒 子の半径である. つまり同じ Nb(C.N) 量と仮定した時 に,式(1)には1/rの項があるため,ピン止めの寄与 が高いのは微細 Nb(C,N) 粒子であり、 粗大 Nb(C,N) 粒 子の寄与は低いと考えられる. そこで Nb(C.N) の粒度 分布の影響を議論するために各 Nb(C,N) 粒径における ピン止めエネルギーを導出し、積分することで、微細 Nb(C,N) および粗大 Nb(C,N) がピン止めに, どの程度寄 与するかを簡略的に見積もる.なお、本研究では安定性 の低い極微細 Nb(C,N) を除外するため、CQ の Nb(C,N) 粒径分布を対象とした. Fig. 14 に 69Nb の CQ 後におい て、各粒径のNb(C,N)が占める体積を破線で、各粒径の Nb(C.N)によるピン止めエネルギーを実線で示す.体積 は Nb(C,N) の粒径が 20 nm 付近に大きなピークが確認 され, 160 nm 付近にも小さなピークが確認される. ピ ン止めエネルギーについても, 20 nm 付近に大きなピー クが確認されることから、この粒径の Nb(C,N) が大きく ピン止めエネルギーへ寄与し、また160 nm 付近にも小 さなピークが確認されることから、この粒径の Nb(C.N) も多少はピン止めエネルギーへ寄与することを示してい る.



Fig. 14. Volume and pinning energy depend on Nb(C,N) size distribution after carburizing simulation of 69Nb specimen.

また、それぞれの粒径分布のNb(C,N)による体積、 およびピン止めエネルギーを数値にして比較すると、 微細 Nb(C,N) および粗大 Nb(C,N)の体積はそれぞれ 0.039 vol% および 0.034 vol% であり、粗大 Nb(C,N) は全 Nb(C,N)の46%を占める。一方、粗大 Nb(C,N)による ピン止めエネルギーは全体の16%に過ぎない。すなわ ち粗大な Nb(C,N)が存在することにより、Nb(C,N)の量 から想定されるほどのピン止めエネルギーは得られない といえる。

77

粗大 Nb(C,N)の成長がピン止めエネルギーにおよぼ す影響を評価するため、単純に熱間鍛造前のAにお ける粗大 Nb(C,N)の体積を使用したときの、ピン止 めエネルギーも確認する.これは熱間鍛造工程による 粗大 Nb(C,N)の成長を考慮しないことを意味する.全 Nb(C,N)の体積、粗大 Nb(C,N)および微細 Nb(C,N)の粒 径分布は、CQと同等としてピン止めエネルギーを計算 すると、Aにおける粗大 Nb(C,N)の体積は0.020 vol% である.これは CQにおける粗大 Nb(C,N)の体積より 0.014 vol% 低い.その結果、ピン止めエネルギーは24% 過剰に見積もることとなる.

4. 結 言

Nb(C,N)の形態調査結果を基に,TC-PRISMAによる Nb(C,N)の析出・成長シミュレーション手法を構築し, 熱間鍛造を模擬した工程における粗大 Nb(C,N)の粒径分 布をシミュレーションしたことで,以下のことが分かっ た.

熱間鍛造を模擬した工程における、Nb(C,N)の体積および粗大 Nb(C,N) と微細 Nb(C,N)の平均粒径の実験結果を、シミュレーションによりおおむね再現できた.

本研究の範囲では、熱間鍛造前から残存する粗大 Nb(C,N)は、熱間鍛造工程により残存・成長を続ける. その結果、熱間鍛造後の粗大 Nb(C,N)が Nb(C,N) 全 体に対して占める体積割合は多くなる.よって、粗大 Nb(C,N) は熱間鍛造後の体積を評価するべきということ が確認できた.

熱間鍛造後の粗大 Nb(C,N) が全 Nb(C,N) の体積の半 分近くを占めても、そのピン止めエネルギーへの寄与 は、16 % 程度と見積もられ、少ないことが分かった. ピン止めは粗大 Nb(C,N) を差し引いた体積で評価する べきということが本研究からも確認できた. 最後に、本研究において TC-PRISMA によるシミュ レーションのためのパラメータを最適化していただいた QuesTek 社に深く感謝の意を表します.

(文献)

- 1) 上野完治: 電気製鋼, 77(2006), 1, 45.
- (1988), 1, 33.
 (1988), 1, 33.
- 3) 西沢泰二: 鉄と鋼, 70(1984), 15, 1984.
- 4) 久保田学, 越智達朗: 新日鉄技報, 378(2003), 72.
- 5) 紅林豊, 中村貞行: 電気製鋼, 65(1994), 1, 67.
- 6) 井口誠,長岡享,小林一博:山陽特殊製鋼技報,6 (1999),1,41.
- 7)村上俊夫,畑野等,家口浩:神戸製鋼技報,56 (2006),3,59.
- 8) 神谷尚秀,田中優樹,石倉亮平:電気製鋼,89
 (2018),1,3.
- 9) 岡本成朗,新堂陽介,永濱睦久:神戸製鋼技報,61 (2011),1,66.
- 10) 塩飽潔,小新井治朗,澤田裕治,金子晃司:神戸製鋼 技報,35(1985),2,49.
- 11) 船川義正: 日本金属学会誌, 81(2017), 10, 447.
- 今浪祐太,山下孝子,冨田邦和,長谷和邦:鉄と鋼, 103(2017),1,36.
- T. Nishizawa, I. Ohnuma and K. Ishida: Mater. Trans., JIM, 38(1997), 950.





神谷尚秀

大橋亮介



山﨑歩見